DERWENT-ACC-NO:

1988-342875

DERWENT-WEEK:

198848

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Base material for thermal head - comprises ceramic plate

with heat insulating silica gel layer

PATENT-ASSIGNEE: OKI ELECTRIC IND CO LTD[OKID]

PRIORITY-DATA: 1987JP-0089730 (April 14, 1987)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC JP 63256460 A

October 24, 1988

N/A

003

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

JP 63256460A

N/A

1987JP-0089730

April 14,

1987

N/A

INT-CL (IPC): B41J003/20

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 63256460A

BASIC-ABSTRACT:

Base material for thermal head comprises ceramics plate (1) and heat-insulating layer (2) comprising silica gel made by hydrolysis and polymerisation of metal alkoxide.

Pref. prodn. of base material for thermal head is effected by coating soln. contg. metal alkoxide and water onto ceramics plate and drying. Metal alkoxide is mixt. contg. at least alkoxy silane. Soln. is alcoholic soln. Soln. contains catalyst, e.g., hydrochloric acid, ammonia, etc. to accelerate hydrolysis and polymerisation reaction. Coating and drying processes are repeated at least twice. Coating method is, e.g., dip coating, spin coating, etc.

ADVANTAGE - The base material improves heat response property. The base material needs reduced amt. of thermal energy or reduced heat-insulating layer thickness. Silica gel has excellent heat resistance.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/2

TITLE-TERMS: BASE MATERIAL THERMAL HEAD COMPRISE CERAMIC PLATE HEAT INSULATE SILICA GEL LAYER

DERWENT-CLASS: G05 L02 P75

CPI-CODES: G05-F; L03-B05M;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1988-151775 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1988-259958

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

□ 公開特許公報(A) 昭63-256460

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和63年(1988)10月24日

B 41 J 3/20

111

C-7810-2C

審査請求 未請求 発明の数 2 (全3頁)

49発明の名称

サーマルヘッド用基板およびその製造方法

②特 願 昭62-89730

20出 願 昭62(1987)4月14日

の発明者 仲森 の発明者 第四番 智博

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

砂発 明 者 (鶴) 岡

泰 治

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

⑪出 願 人 沖電気工業株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

邳代 理 人 弁理士 鈴木 敏明

明細書

1. 発明の名称

サーマルヘッド用基板およびその製造方法

2. 特許請求の範囲

1. セラミクス基板と、

上記セラミクス基板上の保温層とを備え、

上記保温圏として金属アルコキシドの加水分解、 重合により形成したゲル状シリカを用いたことを 特徴とするサーマルヘッド用基板。

- 2. 少なくとも金属アルコキシドと水とを含む溶液をセラミクス基板に塗布し、乾燥させる工程を含むことを特徴とするサーマルヘッド用基板の製造方法。
- 3. 上記金属アルコキシドは、少なくともアルコキシシランを含む一種の金属アルコキシドあるいは複数種の金属アルコキシドを混合したものであることを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の方法。

- 4. 上記溶液がアルコール溶液であることを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の方法。
- 5. 上記溶液に塩酸、アンモニア等の、触媒を加え、これによりアルコキシランの加水分解、重合を促進することを特徴とする特許請求の範囲第2項または第4項記載の方法。
- 6. 上記溶液の塗布および乾燥から成る操作を 複数回くり返すことにより所望の膜厚を得ること を特徴とする特許請求の範囲第2項記載の方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産桑上の利用分野〕

本発明はサーマルヘッド用基板およびその製造 方法に関する。

〔従来の技術〕

サーマルヘッド用基板は一般的に第2図に示すように、アルミナセラミクス基板1上に保温圏2を設けた構造を有する。従来のサーマルヘッド用 基板では、保温圏2がガラスで構成されていた。

(発明が解決しようとする問題点)

これらの問題を解決するためには、発熱部に通 電した時、基板上に十分熱が蓄えられ、その後オ フにした時十分速やかに基板に熱が吸収されるサ ーマルヘッドの構造が必要となる。

この問題を解決するために、実開昭61-148640公報に開示されているごとく、多孔 質ガラスを密着した基板が考案されたが、ガラス 随を薄くできない、製造上の困難からコスト高を 招く等の欠点があった。

この発明は以上述べた従来のサーマルヘッド用 基板の欠点を除去し、保温性に優れ、かつ熱分離 の良好なサーマルヘッド用基板を提供することを 目的とする。

(問題点を解決するための手段)

本発明のサーマルヘッド用基板は、セラミクス 基板と、上記セラミクス基板上の保温層とを備え、 上記保温層として金属アルコキシドの加水分解、 重合により形成したゲル状シリカを用いたことを 特徴とすることを特徴とする。

本発明のサーマルヘッド用基板の製造方法は、 少なくとも金属アルコキシドと水とを含む溶液を セラミクス基板に塗布し、乾燥させる工程を含む ことを特徴とすることを特徴とするものである。 (作 用)

上記のような保温圏を有するサーマルヘッド用 基板では、少ない電力で印字が可能であり、また 同一の電力を用いれば従来に比べより薄い保温圏 でよく、従ってドット間の熱分離が良好となり熱

的な尾引きが減少する。即ち、印加電力をオフしたときの温度の低下が迅速となる。

また、ゲル状シリカは耐熱性が高くサーマルへ ッド用基板に用いるのに好適である。

本発明におけるアルコキシランの加水分解重合 の過程は以下に示す化学式で表わされる。

Si(OR) $_4$ +H $_2$ O \rightleftharpoons HOSi(OR) $_3$ +ROH HOSi (OR) $_3$ +H $_2$ O \rightleftharpoons (OH) $_2$ Si(OR) $_2$ +ROH

(OH) $_3$ Si $-OR+H_2$ O \rightleftharpoons Si(OH) $_4$ +ROH \equiv Si $-OR+HO-Si \equiv \rightleftharpoons \equiv$ Si -O-Si +ROH \equiv Si $-OH+HO-Si \equiv \rightleftharpoons \equiv$ Si -O-Si +HOH

このような反応により、本発明によれば簡易に 均質なゲル状シリカ圏から成る保温圏を形成する ことができる。

(実施例)

本発明の一実施例として、金属アルコキシドと してシリコンテトラメトキシドとシリコンテトラ エトキシドを用いて以下に述べる製造方法で基板 を作成した。

実施例1

180 のシリコンテトラメトキシド Si(OーCH3) 4を5 80 のメタノールで希釈し、これにpll1Oに調製した4 80 のアンモニア水を添加した。この溶液にアルミナ基板を浸透し、引きあげるディップ法によりアルミナ基板上にこの溶液を塗布した。その後80℃で10分の乾燥をおこなった。この溶液塗布と、説厚20 地 m のシリカゲル層をアルミナ基板上に形成した。さらにこれを110℃で乾燥し、所望の基板を得た

実施例2

1 mol のシリコンテトラエトキシド Si $(O-C_2 H_5)_4$ を 1 mol 0 メタノールで 希釈し、これに 1 mol 0 水と 0.03 mol 0 塩酸 (HCI) を加えた。この溶液をアルミナ基板上にスピンコート法でコーティングし、80 Cで

特開昭63-256460(3)

10分の乾燥をおこなった。この塗布と、これに 続く乾燥とから成る操作を10回繰り返すことに より膜厚20μmのシリカゲル層をアルミナ基板 上に形成した。

次に、この基板の特性を調べるため、本実施の 2で示した製造方法により製造したサーマルへ 特性を調べた。サーマルへッドの発熱体の.8ms 75μπの矩形とし、これをパルスで駆動した時で の20度と印加電力の関係を求めた。また比較を として従来の20μπのガラスグレーズに グレーズドアルミナ基板を用いたサーマルへッド も用意した。

第1図にその結果を示す。同図から分かるように、本発明によるサーマルヘッド用基板を用いたサーマルヘッドは同一の印加電力に対してピーク温度が高くなっている。逆にピーク温度を一定にすれば、印加電力は小さくてよい。即ち、熱効率が良好である。

好となり、熱的な尾引きが減少する。また、ゲル 状シリカは耐熱性が高くサーマルヘッド用基板に 用いるのに好適である。

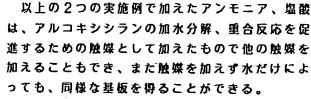
さらに、本発明の製造方法によれば、簡易に均 質なゲル状シリカ層から成る保温層を得ることが できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は印加電力とピーク温度の関係を示す線図、第2図はサーマルヘッド用基板の一般的構造を示す断面図である。

1 …アルミナ基板、 2 …保温層。

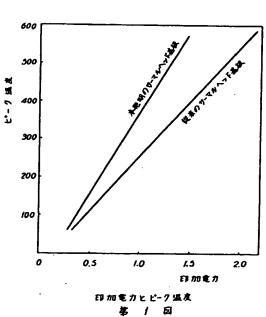
特許出願人 沖電気工業株式会社 代理人弁理士 鈴 木 敏 「

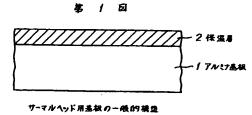


また実施例として主原料としてシリコンテトラメトキシド、シリコンテトラエトキシドを用いても同様のいるが、他のアルコキシシランを用いても同様の特別である。またアルコキシシランと水、触媒(必要に応じての)を加える比率、触媒の種類、比率は用いるアルコキシシランの種類、所望の溶液粘度等を考慮して適当に選べばよく、またこれにアルミ等他の金属アルコキシドを加え、他の金属酸化物を含むゲル状保温層を形成してもよい。

(発明の効果)

このように本発明のサーマルヘッド用基板を用いれば、従来の基板に比べ少ない電力で印字が可能なサーマルヘッドを構成することができ、また同一の電力で印字すれば、従来に比べより薄い保温層でよく、これによってドット間の熱分離が良





第 2 図